# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-109510

(43) Date of publication of application: 18.04.2000

(51)Int.Cl.

C08F 2/50 G03F 7/004 G03F 7/027 G03F 7/029 G03H 1/02

(21)Application number: 10-281337

(22)Date of filing:

: 10-281337 02.10.1998 (71)Applicant:

**TOPPAN PRINTING CO LTD** 

(72)Inventor:

OE YASUSHI KUME MAKOTO DEMACHI YASUYUKI

### (54) VISIBLE LIGHT POLYMERIZABLE COMPOSITION

#### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain the subject composition having a high photosensitivity and a high photosensitive rate in a long wavelength region and approaching a colorless and transparent state after photo-setting by including a compound having a cationically polymerizable substituent group, a specific onium salt, a coloring matter and a compound capable of generating a sulfonic acid derivative. SOLUTION: This composition is obtained by including (A) a compound having a cationically polymerizable substituent group (e.g. diglycerol polyglycidyl ether), (B) an aromatic onium salt capable of generating a Broensted acid or a Lewis acid for activating a cationic polymerization when exposed to actinic radiations (e.g. ditolyl iodonium), (C) a coloring matter having a molecular structure conjugated with a dialkylamino group and capable of spectrally sensitizing the component B (e.g. 7-diethylamino-3-benzoylcoumarin) and (D) a compound capable of generating a sulfonic acid derivative by actions of the Broensted acid or Lewis acid [e.g. tert-butyl 2-methyl-2-(p-toluenesulfonyloxy)-3-ketobutanoate].

#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

# (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-109510 (P2000-109510A)

(43)公開日 平成12年4月18日(2000.4.18)

| (51) Int.Cl.7 |       | 識別記号                |       | FΙ   |     |           |            |         | テーマコート | *(参考)       |
|---------------|-------|---------------------|-------|------|-----|-----------|------------|---------|--------|-------------|
| C08F          | 2/50  |                     |       | CO.  | 8 F | 2/50      |            |         | 2H0    | 2 5         |
| G03F          | 7/004 | 503                 |       | G0   | 3 F | 7/004     |            | 503Z    | 2 K 0  | 0 8         |
|               |       | 5 0 5               |       |      |     |           |            | 505     | 4 J O  | 1 1         |
|               | 7/027 | 502                 |       |      |     | 7/027     |            | 502     |        |             |
|               | 7/029 |                     |       |      |     | 7/029     |            |         |        |             |
|               |       |                     | 審查請求  | 未請求  | 請求  | 項の数 5     | OL         | (全 9 頁) | 最終     | 頁に続く        |
| (21)出願番号      |       | <b>特顧平10-281337</b> |       | (71) | 出願人 | , 000003  | 3193       |         |        |             |
|               |       |                     |       |      |     |           | <b>涮株式</b> | 会社      |        |             |
| (22)出廣日       |       | 平成10年10月2日(1998.1   | 0. 2) |      |     | 東京都       | 台東区        | 台東1丁目5  | 番1号    |             |
|               |       |                     |       | (72) | 発明者 | 大江        | 靖          |         |        |             |
|               |       |                     |       |      |     | 東京都       | 8台東区       | 台東1丁目5  | 番1号    | 凸版印         |
|               |       |                     |       |      |     | 剧式会       | 社内         |         |        |             |
|               |       |                     |       | (72) | 発明者 | <b>久米</b> | 誠          |         |        |             |
|               |       |                     |       |      |     | 東京都       | 8台東区       | 台東1丁目5  | 番1号    | 凸版印         |
|               |       |                     |       |      |     | 刷株式       | 会社内        |         |        |             |
|               |       |                     |       | (72) | 発明者 | 出町        | 泰之         |         |        |             |
|               |       |                     |       |      |     | 東京都       | 召東区        | 台東1丁目5  | 番1号    | 凸版印         |
|               |       |                     |       |      |     | 刷株式       | 会社内        |         |        |             |
|               |       |                     |       |      |     |           |            |         | 各級     | 頁に続く        |
|               |       |                     |       | 1    |     | •         |            |         | FOOF   | Delicible / |

# (54) 【発明の名称】 可視光重合性組成物

# (57)【要約】

【課題】長波長域において感光性が高くしかも感光速度の大きく、光硬化後に無色透明性の高い可視光重合性組成物を提供する。

【解決手段】ラジカル重合可能なエチレン性不飽和結合を少なくとも1つ以上有する化合物と、化学作用放射線に露光されるとラジカル重合を活性化させるラジカル種及びカチオン重合を活性化させるブレンステッド酸もしくはルイス酸を発生する芳香族オニウム塩と、ジアルキルアミノ基と共役した分子構造を有し、芳香族オニウム塩を分光増感可能な色素と、ブレンステッド酸もしくはルイス酸の作用によりスルホン酸誘導体発生する化合物を含有する可視光重合性組成物であり、400nm以上の長波長域において感光性を有し、かつ、その感光速度の向上が図れるとともに、無色透明に近い硬化物が得られる。

2

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) カチオン重合可能な置換基を少なくとも1つ以上有する化合物と、(B) 化学作用放射線に露光されるとカチオン重合を活性化させるブレンステッド酸もしくはルイス酸を発生する芳香族オニウム塩と、

(C) ジアルキルアミノ基と共役した分子構造を有し、 芳香族オニウム塩(B)を分光増感可能な色素と、

(D) ブレンステッド酸もしくはルイス酸の作用により スルホン酸誘導体を発生する化合物を含有することを特 徴とする可視光重合性組成物。

【請求項2】前記芳香族オニウム塩(B)がジアリール ヨードニウム塩であることを特徴とする請求項1記載の 可視光重合性組成物。

【請求項3】前記ジアルキルアミノ基と共役した分子構造を有し、芳香族オニウム塩(B)を分光増感可能な色素(C)が、下記一般式(1)で表される3一置換クマリン化合物であることを特徴とする請求項1または2に記載の可視光重合性組成物。

【化1】

 $R_2 = \begin{bmatrix} R_1 & & & \\$ 

\* (式中、R1、R1、R1及びR1は水素、アルキル基、アルコキシ基、アルキルアミノ基、ジアルキルアミノ基、シアノ基、または2つで縮合環系または縮合複素環系を形成しても良い。 Z はアリール基、複素環基、または一般式(2) で表される基を示す。 R1 はアルキル基、アルコキシ基、アリール基、アリールオキシ基、複素環基を示す。)

【化2】

【請求項4】前記ジアルキルアミノ基と共役した分子構造を有し、芳香族オニウム塩(B)を分光増感可能な色素(C)が、下記一般式(3)で表されるpーアミノ不飽和ケトン化合物であることを特徴とする請求項1または2に記載の可視光重合性組成物。

【化3】

$$\begin{array}{c} R_{s} \\ N \end{array} \longrightarrow \begin{array}{c} CH = CH + R_{s} - C - R_{s} \neq R_{10} \\ R_{10} \end{array}$$
 (3)

(式中、m、nはそれぞれのまたは1でありR<sub>6</sub>、R<sub>7</sub>は水素原子または炭素原子数1~5のアルキル基、またはCH<sub>2</sub>COOR<sub>11</sub>(但しR<sub>11</sub>は水素原子または炭素数の1~5のアルキル基、アルカリ金属、アンモニウム、アミン、を示す)、またはC<sub>2</sub>H<sub>4</sub>CF<sub>5</sub>、C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>I、C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>Br、C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>Cl、C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>F、C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>CN、C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>N O<sub>2</sub>を示す。R<sub>6</sub>はメチリジン基またはR<sub>6</sub>と結合してカルボニル基とともに環を形成することができる炭素原子数1~5のアルキレンーイリジン基、R<sub>6</sub>は炭素原子、置換基または非置換基フェニル基、もしくはR<sub>6</sub>とカル※

※ボニル基とともにインダノンまたはテトラロンを形成する基、一般式(4)で表される基(但し、R::、R::は::水素原子または炭素原子数1~5のアルキル基、または: CH: COOR::(但しR::は水素原子または炭素数の1~5のアルキル基、アルカリ金属、アンモニウム、アミン、を示す)、またはC:H:CF:、C:H:I、C:H:(Br, C:H:Cl, C:H:F, C:H:CN, C:H:N)O:である。)を示す。)

40 【化4】

$$=CH-\{CH=CH\}_{n}$$

$$R_{12}$$

$$R_{13}$$

$$(4)$$

【請求項5】(E)溶媒可溶性で、かつ常温、常圧において固体であり、(A)ラジカル重合可能なエチレン性不飽和結合を少なくとも1つ以上有する化合物と相溶性のある高分子重合体を含有することを特徴とする請求項1、2、3、または4記載の可視光重合組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、カチオン重合可能な化合物を含む可視光重合性組成物に係り、特に、長波 長域における感光速度の大きき、さらに光硬化後は無色

透明に近くなる可視光重合性組成物の改良に関するものである。

### [0002]

【従来の技術】従来より光重合を利用したフォトポリマ ーやフォトレジストは数多く知られており、 印刷版や半 導体の製造等様々な分野で利用されている。これら光重 合性組成物においては、その重合開始剤としてベンゾイ ン誘導体、芳香族キノン化合物、芳香族ケトン化合物な どが主に用いられてきた。ところで、これらの光重合開 始剤を用いた場合、光重合性組成物の感光速度が遅いた 10 め、画像形成における露光に長時間を有した。このた め、長時間露光による多大なエネルギー照射によって発 生する発熱や操作中の僅かな振動による影響を常に考慮 する必要があった。更に、熱による組成物の変質も生じ やすい問題も有していた。また、これらの光重合開始剤 は、400 n m以下の紫外線領域には感光性を有するも ののこれより長波長の可視光線領域においてはほとんど 感光性を示さない。このため、従来の光重合性組成物は その用途が著しく限定される問題を有していた。

【0003】一方、近年においては、レーザ技術の進歩 20 に伴い、レーザ製版、プリント回路基板、光ディスク、 光メモリ、ホログラム、レーザリソグラフィー用のレー ザ記録材料の開発が求められている。そして、現在、安 定な出力が得られるレーザ光源としては、アルゴン、ヘ リウムーネオン、YAG、更に半導体レーザ等がある。 しかし、これら光源の発振波長はいずれも約500nm 以上で赤外に及ぶものまであり、上述の光重合開始剤が 含まれた従来の光重合性組成物をそのまま上記レーザ記 録材料に適用することは困難であった。このため、現 在、可視光に対して高い感度を有する光重合開始剤の開 30 発が盛んになされている。そして、米国特許第2850 445号において、ローズベンガル、エオシンあるいは エリスロシン等の光還元性染料を添加した光重合性組成 物が良好な可視光感光性を示すことが報告されている。 また、改良技術として、染料とアミンの複合開始剤系

(特公昭44-20189号公報参照)、ヘキサアリールビイミダゾールと染料の系(特公昭45-37377号公報参照)、ヘキサアリールビイミダゾールとpージアルキルアミノベンジリデンケトンの系(特開昭47-2528号公報、特開昭54-155292号公報参照)、3-ケトクマリンと活性ハロゲン化物の系(特開昭58-15503号公報参照)、置換トリアジンとメロシアニン色素の系(特開昭54-151024号公報参照)、クマリン系色素とジアリールヨードニウム塩の系(特公平3-62162号公報参照)、ローダニン誘導体とジアリールヨードニウム塩の系(特公平3-62164号公報参照)、ポルフィリン錯体とジアリールコードニウム塩の系(特公平3-55483号公報参照)等の提案がなされてきた。

【0004】更に、色素や染料等を増感剤として用いた 50

4

ことに起因して皮膜形成されたものにこれらの色が残留してしまうことを防止するため、皮膜形成後に強い光を照射されることにより退色もしくは脱色する増感剤としてシアニン色素を用いた提案も多くなされている。このような提案として、有機カチオン染料の有機ホウ素化合物アニオン塩(特開昭62-143044号公報、特開昭64-13141号公報、特開平2-3052号公報参照)が報告されている。また、幅広い染料の利用及び操作性の簡便化の観点からの改良技術として、有機カチオン性染料とホウ素酸塩とを錯体の形ではなく別個に添加する系(特開平2-4804号公報、特開平5-194619号公報参照)も提案されている。

#### [0005]

【発明が解決しようとする課題】ところで、これら上記のように提案された従来のレーザ記録材料用の光重合性組成物は、その感光領域および操作性の面では満足できるものであるが、感光速度の面や硬化物の残留する色素に起因する色については未だ十分ではなかった。

【0006】このため、露光時間の大幅な短縮が図れない問題を有しており、かつ、露光中の振動の影響を受けやすいホログラム等の撮影には適さない問題を有していた。さらに、400nm以下の紫外光を吸収してしまう様な樹脂板を光重合組成物で硬化させながら同一組成の樹脂板や別組成の樹脂板に貼り合せようとした場合、従来の高圧水銀灯に代表される光源では硬化しないという問題も有していた。

【0007】さらに、多くの場合の光硬化はラジカル重合を利用したものであり、数ミクロン以下の膜厚の硬化物が得たい場合、開始種であるラジカルが酸素阻害を受けるので酸素遮断膜が必要であった。

【0008】本発明はこのような問題点に着目してなされたもので、その課題とするところは、長波長域において感光性が高くしかも酸素遮断膜無しで感光速度の大きく、光硬化後に無色透明に近い可視光重合性組成物を提供することにある。

# [0009]

【課題を解決するための手段】そこで、本発明者等は上記課題を解決するため鋭意研究を重ねた結果、ある特定の光重合開始剤を添加することによって、カチオン重合可能な化合物を含む光重合性組成物が400nm以上の可視光照射により効率よく光重合することを見いだし本発明を完成するに至ったものである。

【0010】本発明は上記課題を解決すべくなされたものであり、請求項1記載の発明は(A)カチオン重合可能な置換基を少なくとも1つ以上有する化合物と、

(B) 化学作用放射線に露光されるとカチオン重合を活性化させるプレンステッド酸もしくはルイス酸を発生する芳香族オニウム塩と、(C) ジアルキルアミノ基と共役した分子構造を有し、芳香族オニウム塩(B) を分光増感可能な色素と、(D) ブレンステッド酸もしくはル

イス酸の作用によりスルホン酸誘導体発生する化合物を 含有することを含有することを特徴とする可視光重合性 組成物である。

【0011】請求項2記載の発明は、請求項1の可視光重合性組成物において、化学作用放射線に露光されるとラジカル重合を活性化させるラジカル種及びカチオン重合を活性化させるブレンステッド酸もしくはルイス酸を発生する芳香族オニウム塩(B)がジアリールョードニウム塩であることを特徴とする。

【0012】請求項3記載の発明は、請求項1または2 10 記載の可視光重合性組成物において、ジアルキルアミノ基と共役した分子構造を有し、芳香族オニウム塩(B)を分光増感可能な色素(C)が、下記一般式(1)で示される3-置換クマリン化合物であることを特徴とする。

【0013】 【化5】

$$R_1$$
 $R_2$ 
 $R_3$ 
 $R_4$ 
 $R_4$ 
 $R_5$ 
 $R_4$ 
 $R_5$ 
 $R_4$ 
 $R_5$ 
 $R_5$ 

\*【0014】(式中、R1、R2、R1及びR1は水素、アルキル基、アルコキシ基、アルキルアミノ基、ジアルキルアミノ基、シアノ基、または2つで縮合環系または縮合複素環系を形成しても良い。Zはアリール基、複素環基、または一般式(2)で表される基を示す。R1はアルキル基、アルコキシ基、アリール基、アリールオキシ基、複素環基を示す。)

[0015]

【化6】

$$\begin{array}{c}
O \\
\parallel \\
-C - R_5
\end{array}$$
(2)

【0016】請求項4記載の発明は、請求項1または2記載の可視光重合性組成物において、ジアルキルアミノ基と共役した分子構造を有し、芳香族オニウム塩(B)を分光増感可能な色素(C)が、下記一般式(3)で示されるp-アミノ不飽和ケトン化合物であることを特徴とする。

[0017]

20 【化7】

$$\begin{array}{c} R_{0} \\ R_{1} \\ \end{array} \qquad \begin{array}{c} CH = CH \\ R_{1} \\ \end{array} \qquad \begin{array}{c} CH = CH \\ \end{array}$$

【0018】 (式中、m、n はそれぞれ0または1であ りR。、R,は水素原子または炭素原子数1~5のアルキ ル基、またはCH<sub>2</sub>COOR<sub>11</sub>(但しR<sub>11</sub>は水素原子ま たは炭素数の1~5のアルキル基、アルカリ金属、アン モニウム、アミン、を示す)、またはC2 H4 CF1、C1 H. I., C. H. Br., C. H. Cl., C. H. F., C. H. C N、C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>NO<sub>2</sub>を示す。R<sub>4</sub>はメチリジン基またはR<sub>4</sub> と結合してカルボニル基とともに環を形成することがで きる炭素原子数1~5のアルキレンーイリジン基、R・ は炭素原子、置換基または非置換基フェニル基、もしく はR<sub>e</sub>とカルボニル基とともにインダノンまたはテトラ ロンを形成する基、一般式(4)で表される基(但し、 Rix、Rixは水素原子または炭素原子数1~5のアルキ ル基、またはCH2COOR11(但しR11は水素原子ま たは炭素数の1~5のアルキル基、アルカリ金属、アン モニウム、アミン、を示す)、またはC2 H4 CF3、C2 H. I., C. H. Br., C. H. Cl., C. H. F., C. H. C N、C<sub>2</sub> H<sub>4</sub> N O<sub>2</sub> である。)を示す。)

【0019】 【化8】

$$=CH-(CH=CH)_n$$
 (4)

【0020】請求項5記載の発明は、請求項1、2、3 または4記載の可視光重合性組成物において、(E) 溶 媒可溶性で、かつ常温、常圧において固体であり、

(A) ラジカル重合可能なエチレン性不飽和結合を少な くとも1つ以上有する化合物と相溶性のある高分子重合 体を含有することを特徴とする

[0021]

【発明の実施の形態】以下、本発明を詳細に説明する。 【0022】本発明で用いる成分(A)カチオン重合可能な置換基を少なくとも1つ以上有する化合物としては、構造単位中に脂環式エポキシ基、グリシジル基、環状エーテル、環状スルフィド、環状イミン、環状ジスルフィド、ラクトン、ラクタム、環状ホルマール、環状イ50ミノエーテル、ビニルエーテル等が少なくとも1つまた は1つ以上含まれることが望ましい。

【0023】具体例として、ジグリセロールポリグリシ ジルエーテル、ペンタエリスリトールポリグリシジルエ ーテル、1,4-ビス(2,3-エポキシプロポキシパーフルオ ロイソプロピル)シクロヘキサン、ソルビトールポリグ リシギルエーテル、トリメチロールプロパンポリグリシ ジルエーテル、1,6-ヘキサンジオールジグリシジルエー テル、レゾルシンジグリシジルエーテル、ポリエチレン グリコールジグリシジルエーテル、フェニルグリシジル エーテル、p-ターシャリブチルフェニルグリシジルエー 10 テル、アジピン酸ジグリシジルエステル、オルソフタル 酸ジグリシジルエステル、ジブロモフェニルグリシジル エーテル、ジブロモネオペンチルグリコールジグリシジ ルエーテル、1,2,7,8-ジエポキシオクタン、1,6-ジメチ ロールパーフルオロヘキサンジグリシジルエーテル、4, 4'-ビス(2,3-エポキシプロポキシパーフルオロイソプ ロピル) ジフェニルエーテル、3,4-エポキシシクロヘキ シルメチル-3'、4'-エポキシシクロヘキサンカルボキシ レート、1,2,5,6-ジエポキシ-4,7-メタノペルヒドロイ ンデン、2-(3,4-エポキシシクロヘキシル)-3'、4'-エ ポキシ-1,3-ジオキサン-5-スピロシクロヘキサン、1,2-エチレンジオキシ-ビス (3,4-エポキシシクロヘキシル メタン)、4'、5'-エポキシ-2'-メチルシクロヘキシルメ チル-4,5-エポキシ-2-メチルシクロヘキサンカルボキシ レート、エチレングリコール-ビス(3,4-エポキシキク ロヘキサンカルキシレート)、ビス-(3,4-エポキシシ クロヘキシルメチル) アジペート、ジ-2,3-エポキシシ クロペンチルエーテル、ビニル-2-クロロエチルエーテ ル、ビニル-n-ブチルエーテル、トリエチレングリコー ルジビニルエーテル、1,4-シクロヘキサンメタノールジ 30 ビニルエーテル、トリメチロールメタントリビニルエー テルビニルグリシジルエーテル、1,3-ビス[2-(3[7-オキサビシクロ[4.1.0] ヘプチル]エチ ル]シロキサン、3, 3ービス[[ジメチル [2(7ーオ キサビシクロ [4.1.0] ヘプト-3-イル) エチ ル]シリル] オキシ] -1, 1, 5, 5-テトラメチル -1, 5-ビス[2- (7-オキサビシクロ[4.1. 0] ヘプトー 3 ーイル) エチル]トリシロキサン、アル ダイトCY175、CY177、CY179、CY184、CY192(チバガイ ギー社製) これら用途によっては二種類以上組み合わせ 40 て使用するのも可能である。

【0024】本発明の成分(B)化学作用放射線に露光するとカチオン重合を活性化する光開始剤系としては、 光照射によってブレンスッテド酸またはルイス酸を同時に発生するものである。該芳香族オニウム塩としては、 ジフェニルヨードニウム塩などが好ましい。本発明で用いられるジフェニルヨードニウム塩のとしては、Macromolecules, 10, 1307(1977). に記載の化合物、例えば、ジフェニルヨードニウム、ジトリルヨードニウム、フェニル(p-アニシル) ヨードニウム、ビス (mーニトロフェニル) ヨードニウム、ビス (pーtーブチルフェニル) ヨードニウム、ビス (pークロロフェニル) ヨードニウムなどのヨードニウムのクロリド、ブロミド、あるいはテトラフルオロボレート塩、テトラキス (ペンタフルオローフェニル) ボレート塩、ヘキサフルオロフォスフェート塩、ヘキサフルオロアルセネート塩等を挙げることが出来るが、これ

【0025】本発明の成分(C)である前記一般式

らに限定されるものではない。

【0026】本発明の成分(C)である前記一般式 (3) で示されるp-アミノフェニル不飽和ケトン化合 物として、具体的には2, 5-ビス(4'-ジエチルア ミノベンジリデン)シクロペンタノン、2,5ービス (4'-ジメチルアミノベンジリデン)シクロペンタノ ン、2、6ービス(4'ージエチルアミノベンジリデ ン)シクロヘキサノン、2,6-ビス(4'-ジメチル アミノベンジリデン)シクロヘキサノン、2,5-ビス (4'ージメチルアミノシンナミリデン) シクロペンタ ノン、2、6-ビス(4'-ジメチルアミノシンナミリ デン)シクロヘキサノン、1,3-ビス(4'-ジメチ ルアミノベンジリデン)アセトン、2-(4'-ジエチ . ルアミノベンジリデン) - 1 - インダノン、2 - (9' : ージュロリリデン)-1-インダノン、2-(4'-ジ エチルアミノベンジリデン) -1-テトラロン、4'-ジエチルアミノー2'ーメチルベンジリデン-アセトフ ェノン、2,5-ビス(4'-N-エチル-N-カルボ メトキシメチルアミノベンジリデン)シクロペンタノ

ンダノン、2-(4'-N-エチル-N-カルボキシメ

ン、およびそのナトリウム塩、2,5-ビス(4'-N

ーメチルー N - シアノエチルアミノベンジリデン)シク

チルアミノベンジリデン) - 1 - テトラロン、2 - (4'-エチルーN-シアノエチルアミノベンジリデン) - 1 - インダノン、およびそのナトリウム塩などを挙げることが出来るが、これらに限定されるものではない。また、これらの増感色素は使用目的によって光源となる輻射線の波長に合うように選択する事ができ、用途によっては2種類以上の組み合わせて使用しても構わない。

【0027】本発明の成分(D)であるルイス酸或いは プレンステッド酸の作用によりスルホン酸誘導体を発生 10 する化合物として、各種のアルコールの化合物とpート ルエンスルホニルクロリド或いはメタンスルホニルクロ リドとの反応によって得られるpートルエンスルホン酸 エステルやメタンスルホン酸エステルをを挙げることが できる。具体的には、2-メチル-2- (p-トルエン スルホニルオキシ) - 3-ケトプタン酸 t e r t プチル エステル、2-メチル-2-メタンスルホニルオキシー 3-ケトブタン酸 t e r t ブチルエステル、 2-メチル - 2 - (p - トルエンスルホ ニルオキシ) - 3 - ケトブ タン酸2-フェニル-2-プロピルエステル、2-メチ 20 ルー2-メタンスルホニルオキシー3-ケトブタン酸2 -フェニル-2-プロピルエステル、シス-1-メチル -1-ヒドロキシ-2- (p-トルエンスルホニルオキ) シ) ヘキサン、1, 2-エポキシー2-メチルー3-(p-トルエンスルホニルオキシ)プロパン、1-(p -トルエンスルホニルオキシ) -3-フェニル-3, 3 - エチレンジオキシプロパンなどがあるが、これらに限 定されるものではない。また、これらは2種類以上の任 意に組み合わせて本発明に使用することができる。

【0028】本発明の成分(E)である高分子重合体と 30 してはラジカル重合可能なエチレン性不飽和結合を少な くとも1つ以上有する化合物と相溶性を有しているもの を選択しなければならない。 ラジカル重合可能なエチレ ン性不飽和結合を少なくとも 1 つ以上有する化合物と相 溶性のある線状有機高分子重合体である限り 特に制限は ないが、具体的にはポリアクリレート類、ポリーαーア ルキルアクリレート類、ポリアミド類、ポリビニルアセ タール類、ポリウレタン類、ポリカーボネート類、ポリ スチレン類、ポリビニルエステル類等に代表されるよう な熱可塑性樹脂や、ビスフェノールA、ビスフェノール 40 AD、ビスフェノールB、ビスフェノールAF、ビスフ ェノールS、ノボラック、o ークレゾールノボラック、 p-アクリルフェノールノボラック等の各種エポキシ樹 脂に代表されるような熱硬化性樹脂が挙げられるが、こ れらに限定されるものではない。また、これらの溶媒可 溶性で、常温、常圧において固体である熱可塑性樹脂や 熱硬化性樹脂は、必要に応じて2種類以上混合して適用 することも可能である。特に、本発明に係る可視光重合 組成物が感光性印刷版や表面レリーフ型ホログラム等の 製造に適用される場合、水或いは弱アルカリ水溶液に溶 50 解若しくは膨潤するような高分子重合体を用いればよい。このような高分子重合体としては、側鎖にアクリル酸、メタクリル酸、イタコン酸、マレイン酸、クロトン酸等のカルボン酸を適当量含有する共重合体が挙げられる。

【0029】本発明の可視光重合組成物を支持体上に塗設する場合には、例えば、トルエン、キシレン、クロロベンゼン、クロロホルム、ジクロロエタン、ジクロロエチレン、トリクロロエチレン、メチルイソプチルケトン、ジオキサン、テトラヒドロフラン、イソプロパノール、nーブタノール、2ーメトキシエタノール、2ーメトキシエチルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテル、3ーメトキシプロパノール、3ーメトキシプロピルアセテート、メチルエチルケトン、アセトンなどの適当な溶剤の単独またはこれらを適当に組み合わせた混合溶媒に溶解させて用いることができる。

【0030】さらに本発明の可視光重合組成物には、実 用上における種々の問題点を解決するために、各種添加 剤を併用することが可能である。例えば、保存時の熱重 合を防止する目的で、pーメトキシフェノール、ハイド ロキノン、カテコール、フェノチアジンなどの熱重合禁 止剤の添加、重合を促進する目的で、アミン、チオー ル、ジスルフィド等の連鎖移動剤の添加、あるいは消泡 剤、レベリング剤、可塑剤、酸化防止剤、難燃剤、帯電 防止剤、ハレーション防止剤などの添加が可能である。 【0031】このように、これらの各成分を適宜選択 し、任意の割合で混合して得た感光液をスピンコータ ー、ロールコーター、バーコーター、ディスペンサーな どの公知の塗工手段を用いて、ガラス板やポリカーボネ ート板、ポリメチルメタクリレート板、ポリエステルフ ィルムなどの基板塗布或いは滴下して用いる。さらに、 本発明に係る可視光重合組成物は、カーボンアーク灯、 メタルハライドランプ、キセノン灯、高圧水銀灯、アル ゴンレーザ、ヘリウムーカドミウムレーザ、クリプトン レーザ、ヘリウムーネオンレーザ、SHG レーザ及び半 導体レーザ等の可視光領域から近赤外光領域(400~ 650nm) に発振源をもつ光源に対して良好な感度を 有している。

【0032】本発明の原理としては、重合開始のメカニズムは必ずしも明確ではないが、本発明において使用されるオニウム塩はその分子特性上電子受容性であり、励起された増感色素からオニウム塩への電子移動が生じ、、アリール(あるいはアルキル)ラジカルが解裂して重合開始種として機能すると考えられる。つまり、光照射によって電子供与反応によるフリーラジカル発生し、その結果、ルイス酸或いはブレンステッド酸が光重合開始剤として機能することが可能となると考えられる。さらに、光硬化後、不要になった増感色素を前記発生したルイス酸或いはブレンステッド酸によってスルホン酸を発生する化合物から発生したスルホン酸によって

消色させる。硬化物を得るために要した増感色素は、材料中予め含有しておいたスルホン酸誘導体を発生する化合物に該作用を与えることで生成されるスルホン酸によって該増感色素のアミノ基と反応して4級化され、助色団としての機能を失い、該色素の吸収波長域が短波長シフトして紫外域に移るため可視光域での消色が起こるものと考える。アミノ基が4級化した該増感色素は、熱をはじめとする耐候性に優れており、長期にわたる保存においても分解等による着色が起こらない。

#### [0033]

【実施例】 以下、具体的な実施例により本発明をさらに詳細に説明する。

く実施例1>アセト酢酸tertーブチルエステルをテトラヒドロフラン中水素化ナトリウムの存在下でヨウ化メチルと反応させて得た2ーメチルー3ーケトブタン酸tertーブチルエステルに、エタノール中水素化ナトリウムの存在下でホルマリンと反応させた。生成した2ーヒドロキシメチルー3ーケトブタン酸tertーブチルエステルをジクロロメタン中トリエチルアミン存在下でpートルエンスルホニルクロライドと反応させて、2ーメチルー2(pートルエンスルホニルオキシ)ー3ーケトブタン酸tertーブチルエステルを得た。\*\*

\*【0034】脂環式エポキシ化合物CY-179(チバガイギー社製)100重量部、ビス(tertープチルフェニル)ヨードニウムヘキサフルオロフォスフェート5重量部、3,3 'ーカルボニルビス(7ージエチルアミノクマリン)0.25重量部、2ーメチルー2(pートルエンスルホニルオキシ)-3ーケトブタン酸tertープチルエステル5重量部の混合物を均一になるまで攪拌した後、ガラス基板上にその膜厚が約5μmとなるように塗布した。

10 【0035】次に、500Wのキセノン灯を光源に用い、カットフィルター [東芝硝子(株)社製 商品名: Y-43]を通して得た可視光を上記ガラス基板上の皮膜へ照射し、タルク粉末を使用し皮膜表面がタックフリーになるまでの露光時間を求めて感度とした。また、同一条件で硬化させた皮膜面を島津製作所製分光光度計UV-160Aで400~600nmの透過率を測定した。結果を表1に示す。

【0036】<実施例2-8>実施例1の芳香族オニウム塩、増感色素の代わりに以下のものを用いる以外は実施例1と同様に操作した結果を表1に示す。

[0037]

【表1】

|     | . > > 5 14 10 |       |       |      |  |
|-----|---------------|-------|-------|------|--|
| 実施例 | 芳香族           | 增感色素  | 硬化時間  | 遊過率  |  |
|     | オニウム塩         |       | (sec) | (%)  |  |
| · 1 | 0-1           | D-1   | 16    | 85   |  |
| 2   | 0-1           | D - 2 | 20    | 83 - |  |
| 3   | 0-1           | D 3   | 22    | 86   |  |
| 4   | 0-1           | D – 4 | 18    | 82   |  |
| 5   | 0-1           | D - 5 | 24    | 82   |  |
| 6   | 0-1           | D-6   | 21    | 85   |  |
| 7   | 0 – 2         | D — 1 | 19    | 83   |  |
| 8   | 0-3           | D — 1 | 12    | 81   |  |

# [0038]

O-1;ビス (p-tertブチルフェニル) ヨードニ ウムヘキサフルオロフォスフェート

O-2;ジフェニルヨードニウムテトラフルオロボレート

O-3;4-オクチルオキシフェニル (フェニル) ヨードニウムヘキサフルオロアンチモネート

D-1;3,3 '-カルボニルビス (7-ジエチルアミノクマリン)

D-2; 7-ジェチルアミノ-3-(2-ベンゾイミダゾリル) クマリン

D-3; 2, 5-ビス[[4-(ジェチルアミノ)] フェニル]メチレン]ーシクロペンタノン

※ェニル) - 2-プロペンニトリル

D-5; 4-(p-ジメチルアミノフェニル)-1, 3-ブタジエニルーp-メトキシフェノン

D-6; 2-(p-ジメチルアミノフェニル) エテニル -p-メトキシフェノン

【0039】<実施例9~16>実施例1において、pートルエンスルホニルクロライドの代わりにメタンスルホニルクロライドを用いて2ーメチルー2メタンスルホニルオキシー3ーケトブタン酸tertーブチルエステルを用いる以外は実施例1と同様に操作して硬化物を得た。結果を表2に示す。

[0040]

【表2】

| 実施例 | 芳香族<br>オニウム塩 | 增感色素  | 硬化時間<br>(sec) | 透過率 (%) |
|-----|--------------|-------|---------------|---------|
| 9   | 0-1          | D-1   | 16            | 83      |
| 10  | 0-1          | D + 2 | 21            | 82      |
| 11  | 0-1          | D-3   | 21            | 84      |
| 12  | 0-1          | D-4   | 17            | 82      |
| 13  | 0-1          | D-5   | 25            | 81      |
| 14  | 0-1          | D-6   | 20            | 80      |
| 15  | 0-2          | D-1   | 18            | 82      |
| 16  | O – 3        | D-1   | 13            | 80      |

【0041】 <実施例17-19>実施例1においてカ チオン重合可能な置換基を少なくとも1つ以上有する化 合物CY-179 (チバガイギー社製) の代わりに、以 下の化合物を用いる以外は実施例1と同様に操作した結\*

\* 果を表3に示す。 [0042]

【表3】

| 実施例 | カチオン重合性 | 硬化時間  | 透過率 |
|-----|---------|-------|-----|
|     | 化合物     | (sec) | (%) |
| .17 | M-1     | 20    | 87  |
| 18  | M-2     | 25    | 85  |
| 19  | M-3     | 22    | 86  |

## [0043]

M-1-; ジプロモフェニルグリシジルエーテル

M-2;1,3-ビス[2-(3[7-オキサビシクロ [4.1.0] ヘプチル]エチル]シロキサン

M-3; CY-175

-179 (チバガイギー社製) 100重量部、ビス (t ertーブチルフェニル) ヨードニウムヘキサフルオロ フォスフェート5重量部、3,3'ーカルボニルビス (7-ジエチルアミノクマリン) 0.25重量部、2-メチル-2 (p-トルエンスルホニルオキシ) -3-ケ トプタン酸tertープチルエステル5重量部、常法に 従いラジカル重合を行い精製した2-エチルヘキシルア クリレートーメタクリル酸メチル共重合体100重量部 をメチルエチルケトン200重量部に混合溶解した液を 陽極酸化アルミ板上にスピンコータを用いてその乾燥膜※40

※厚が約2μmになるように塗布し、乾燥機にて70℃で

2分間乾燥させて感光層を形成した。

□ 【0045】得られた各感光板の可視光に対する感度を 以下のようにして測定した。すなわち、感光性樹脂組成 :

⇒ 物試験板(各実施例にかかる感光板)上にステップタブ

【0044】 <実施例20>脂環式エポキシ化合物CY 30 レット (コダック社製 商品名ステップタブレットN : o. 2) を密着させ、この上から514. 5 n m のアル ・・ゴンレーザによる光を照射した後、0.1%の水酸化ナ トリウム水溶液で現像し、その硬化段数から感光層の硬 ... 化に要する可視光の光量を計算することにより求めた。 この結果を表4に示す。

> 【0046】 <実施例21-27>実施例20の芳香族 オニウム塩、増感色素の代わりに以下のものを用いる以 外は実施例20と同様に操作した結果を表4に示す。

[0047]

【表4】

| 奥施例 | 芳香族<br>オニウム塩 | 增感色素  | 硬化時間<br>(sec) | <b>透過率</b><br>(%) |
|-----|--------------|-------|---------------|-------------------|
| 20  | 0-1          | D - 1 | 10            | 89                |
| 2 1 | 0-1          | D-2   | 15            | 86                |
| 2 2 | 0-1          | D-3   | 16            | 89                |
| 2 3 | 0-1          | D-4   | 14            | 87                |
| 2 4 | 0-1          | D – 5 | 19            | 85                |
| 2 5 | 0-1          | D-6   | 18            | 89                |
| 26  | 0-2          | D-1   | 15            | 86                |
| 2 7 | O – 3        | D-1 · | 9             | 86 -              |

【0048】 <比較例1~4>スルホン酸発生剤を加えず、増感色素量を変える以外は実施例1,5と 同様に操作

\* [0049]

【表 5 】

した結果を表 5 に示す。

\*

| 比較例 | 芳香族<br>オニウム塩 | 增感色素 | 硬化時間<br>(sec) | 透過率<br>(%) |
|-----|--------------|------|---------------|------------|
| , 1 | 0-1          | D-1  | 18            | 71         |
| 2   | 0-1          | D-5  | 24            | 65         |

【0050】[確認] 比較例1~2に係る可視光重合組成物の硬化後の透過率のデータから明らかなように、無色透明である硬化物を得るためには、スルホン酸発生剤を添加しないと改善が図れないことが確認された。

### [0051]

【発明の効果】本発明に係る可視光重合性組成物によれば、芳香族オニウム塩、増感色素、及び、ブレンステッド酸もしくはルイス酸の作用によりスルホン酸誘導体発※30

※生する化合物を適用したことにより400 n m以上の長波長域において感光性を有し、かつ、その感光速度の向上が図れるとともに、無色透明に近い硬化物が得られる。

【0052】従って、レーザダイレクト用印刷版、プリント回路基板、光ディスク、光メモリ、ホログラム、フォトレジスト等の記録材料、或いは光硬化型接着剤として適用できる効果を有する。

フロントページの続き

G 0 3 H 1/02

(51) Int. Cl. 1

識別記号

FΙ

40

G 0 3 H

1/02

テーマコード(参考)

AC01 AC08 AD01 BC23 BC38

BD03 BD04 BD10 BD13 BE07

CA20 CA27 CA41 CB06 CC20

FA03 FA17

2K008 DD13

Fターム(参考) 2H025 AA00 AA01 AB03 AB15 AB17

4J011 QA32 QA33 QA37 QA43 SA62 SA87 SA88 UA02 WA01